

# 電荷有機分子デバイス作製

## ナノ単結晶化で成功 低温で絶縁体転移起こらず

### 理 研

理化学研究所・中央研究所の加藤礼三主任研究員、山本孝史研究員らの研究グループは、シリコン基板に電荷有機分子の単結晶デバイスを作製する技術を開発した。有機電界中で電荷有機分子ナノ単結晶を成長させるもので、作製した単結晶で整流作用(ダイオード)やバルク(ミリメートルサイズ)と異なり、低温での金属-絶縁体転移が起らないことを確認した。現在、有機素子に使われているのは電氣的に中性な中性有機分子。一方、電荷を持った有機分子は有機デバイスの電気特性を向上させることが期待されているが、これまで素子を形成する技術は確立されていなかった。今後、トランジスタの試作などに取り組む考えだ。

この成果は二月八日付「ナル・オブ・ザ・アメリカン」で発表する。電子工学誌「ジャーナル・オブ・ケミカル・ソサイエティ」に電荷有機分子中中性有機分子の転移について取り組む考えだ。

スへの活用が見込まれる。しかし電荷を持つているため真空蒸着などが難しく、デバイスに採用できなかった。電荷有機分子のナノ単結晶は有機電界のシリコン・キノリン・インジウム中に金、銀、銅の金属電極を組み込んだシリコン基板を渡し、化学

反応または電気化学反応によって行つた。作製時間は数分程度。基本的に化学反応で可能な材料系は電気化学反応でも単結晶が直接成長する。

試作したのはジメチルジシアンキノリンイミン(銅塩)と同銅(銅塩)で、いずれも電荷有機分子を構成する分子性有機体のナノ有機単結晶。低温の電気特性は微小単結晶(太さ五ナノメートル、長さ百ナノメートル)の半分(約二百ナノメートル)で可視光を照射したところ、整流作用を示す素子ができると確認した。一方、太さ百ナノメートルに四つの電極をつけた際の伝導度はマイナスイオン電極C程度での金属-絶

縁体転移は起らなかった。これはシリコンでは相転移が起る現象がナノサイズにすることで消失したことになる。

中性有機分子に比べ電気特性などが優れる電荷有機分子をデバイスに使用すれば、デバイス特性の向上が期待される。この技術では成長させる基板上に電極を作製しておけばダイオード、センサだけでなく整流効果(トランジスタ)を作ることができるとも期待される。また、シリコン基板などフレキシブル基板上での作製にも応用できることから、今後、ダイオードだけでなくトランジスタなどの特性評価などに取り組む。